【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成20年1月17日(2008.1.17)

【公開番号】特開2006-157299(P2006-157299A)
【公開日】平成18年6月15日(2006.6.15)
【年通号数】公開・登録公報2006-023
【出願番号】特願2004-342948(P2004-342948)
【国際特許分類】
Ｈ０３Ｈ　9/25　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０３Ｈ　9/25　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成19年11月21日(2007.11.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
これにより，図７Ｃの側面図において側面切欠部３ａに対応する積層方向の部分III’の導電膜形成が省略されている。図７Ｄの正面図において積層方向の部分II’の導電膜形成が省略されている。